

平成21年4月10日

関係各位

主催：社団法人応用物理学会
第22回マイクロプロセス・ナノテクノロジー国際会議
組織委員会 委員長 庄子 習一
実行委員会 委員長 井谷 俊郎

MNC 2009での企業展示についてのご案内

拝啓 貴社におかれましては益々御隆昌のこととお喜び申し上げます。

さて、1988年より応用物理学会の主催で、毎年開催させていただいておりますマイクロプロセス・ナノテクノロジー国際会議(International Microprocesses and Nanotechnology Conference)もおかげさまで、第22回を数えることとなりました。今回は2009年11月16日(月)から11月19日(水)までの4日間、シェラトン札幌(北海道札幌市中央区北1条西11丁目)においての開催を予定しております。

本会議では、半導体素子のための微細加工技術をメインテーマに、リソグラフィ、ナノインプリント、レジスト材料、ナノ加工、ナノデバイス、ナノファブリケーション、マイクロシステム、バイオMEMS技術の各分野について、国内外の研究者、技術者が一同に会して、最新の技術の進歩や今後の動向について発表し情報交換を行います。従いまして、この会議は、マイクロプロセス技術に関わる装置、部品、あるいは材料などを紹介頂く場として最適なものの一つと考えております。

また、展示会を行う会場は、ポスターセッション会場内にて行う予定で、MNC 2009の参加者全員が展示会を目を通すような配置を考えさせていただきます。ぜひ、貴社におかれましても、本機会を御活用いただき、展示会にご出展いただきますよう御案内申し上げます。

敬具

展示会出展について

趣 旨： マイクロプロセス・ナノ技術に関する最新の装置、部品、材料等を会議会場において紹介・宣伝して頂く。

展示会場： 第22回マイクロプロセス・ナノテクノロジー国際会議
(2009 International Microprocesses and Nanotechnology Conference)
(シェラトン札幌) 平成21年11月16日(月)～11月19日(木)迄開催

展示会期 11月16日午後より展示会準備、展示会期間は17日～19日午前まで。

会議参加者： 約400名

展示ブースの形式及び費用：

展示ブース1コマ(幅180cm、高さ210cm～240cm、奥行き60cm、耐荷重 50kg)

出展参加費： 1コマ(4日間) 15万円

展示コマ数： 15コマ(15コマに達し次第締め切ります。)

支給品： 展示ブース(照明一基 40W照明、社名板を含む)、
電源AC100V、5A(これ以上の容量が必要な場合はお問い合わせください。)

申込方法及び期限：

2009年7月31日までに、別添の申込用紙に必要事項を御記入の上、下記(MNC 2009事務局)まで郵送、電子メール、faxにてお申し込み下さい。

申し込み順に受付ます。受付後、費用の支払い方法などの詳細をお知らせ致します。

*尚、展示会のお申し込みの企業からは、MNC会議参加費をお一人2万円(1名まで)で参加申し込みを受け付けます。

学会事務局：

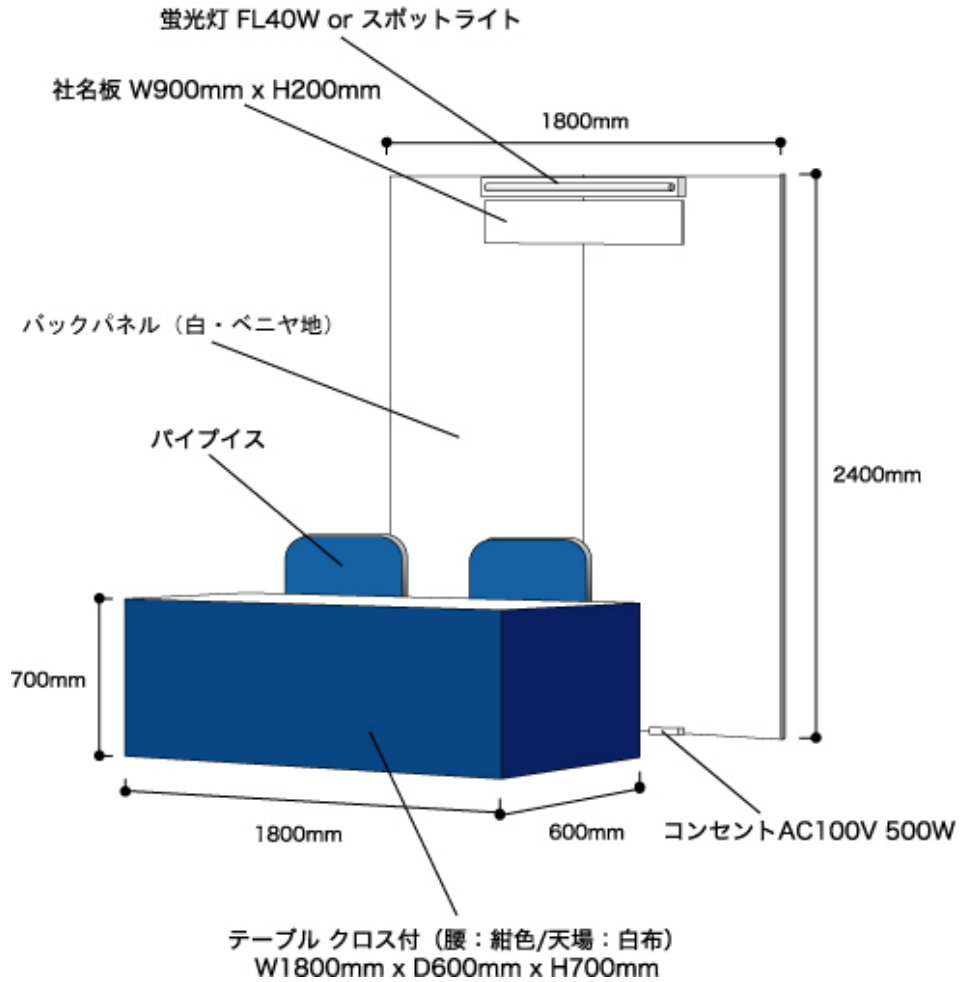
第22回マイクロプロセス・ナノテクノロジー国際会議(MNC 2009)事務局

(有)セクレタリーアート 気付 電話：03-5367-1735 FAX：03-5367-1736

E-mail: secretariat@imnc.jp MNC 2009 Web Site: <http://imnc.jp/>

■ MNC 2009 展示ブース

基礎小間仕様図



■ シェラトン札幌アクセス

